

PAJ 1976 to 1993



Your search statement: Words anywhere: "@PN='04067127" Record 1 of 1



JAPANESE PATENT OFFICE

(11) Publication Number: JP 04067127 A

(43) Date of publication: 19920303

(51) int. CI : G02F001-136 [IIII]

(ICS) GUZFUU 1-131

t:

(72) Inventor: TSUKADA TOSHIHISA

(71) Applicant: HITACHI LTD

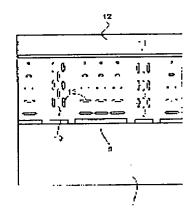
(21) Application Information: 19900709 JP 02-179672

LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL

(57) Abstract:

PURPOSE: To eliminate the unstable factor of liquid crystals and prevent the occurrence of a secular change by providing a specific area across which an AC voltage that is different from the signal voltage for displaying pictures is applied in the displaying area of a liquid crystal display panel.

CONSTITUTION: A specific area is set in the displaying area of this liquid crystal display panel and an AC voltage having a high voltage amplitude is applied across liquid crystals in the area. In other words, a signal voltage and voltage for specific area are respectively applied across a picture element electrode 9 and common electrode 11 and between a specific area electrode 10 and the electrode 11. When the signal voltage is not applied across the electrodes 9 and 11, liquid crystal molec ules 13 are oriented in the horizontal direction against a glass substrate 1 and, when the panel is operated, the voltage for specific area is always applied across the electrodes 10 and 11 and the liquid crystal molecules are oriented in the vertical direction against the substrate 1. Accordingly, the intrasurface movement of the liquid crystal molecules is obstructed in the specific area. Therefore, instability or secular change of liquid crystals can be eliminated.



CD-Volume: MIJP008GPAJ JP 04067127 A1 001

Copyright

9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

②公開特許公報(A) 平4-67127

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成4年(1992)3月3日

G 02 F 1/136

500

9018-2K 9018-2K

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全12頁)

60発明の名称

液晶デイスプレイパネル

②特 願 平2-179672

②出 願 平2(1990)7月9日

@発明者

俊久

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

②の出 願 人

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

60代理人 弁理士小川 勝男

田

外1名

明 細 書

1. 発明の名称 液晶ディスプレイパネル

2. 特許請求の範囲

- 1. 被晶を用いたディスプレイパネルにおいて、 上記ディスプレイパネルの表示領域内に顕像姿 示のための信号電圧とは異なる交流電圧を印加 する特定領域を設けたことを特徴とする液晶ディスプレイパネル。
- 2、上記被晶ディスプ以イパネルが釋膜トランジスタをスイッチ素子として用いたアクティブマトリクス型パネルであることを特徴とする第1項記載の被晶ディスプレイパネル。
- 3. 上記被品ディスプレイパネルがダイオードを スイッチ素子として用いたアクティブマトリク ス型パネルであることを特徴とする第1項記載 の被品ディスプレイパネル。
- 4. 上記交流電圧印加領域がパネル内において開 期的に記載されてなることを特徴とする第1項 乃至第3項のいずれかに記載の被鼻ディスプレ

イパネル。

- 5. 上記交流電圧印加領域がパネル内において國 素単位の周期で配置されてなることを特徴とす る第1項乃至第4項のいずれかに記載の被晶ディスプレイパネル。
- 6. 上記交流電圧印加領域が表示領域内の各直表電極の周囲に設置されていることを特徴とする 第1項乃至第5項のいずれかに記載の液晶ディ スプレイパネル。
- 7. 上記交流電圧印加領域に印加される交流電圧 の振幅が、そのパネル内の液晶に印加する信号 電圧の平均振幅値以上であることを特徴とする 第1項乃至第6項のいずれかに記載の液品ディ スプレイパネル。
- 8. 上記交流電圧印加領域に印加される交流電圧 の振幅が、そのパネル内の被暴に印加する信号 電圧の最大振幅以上であることを特徴とする第 1項乃至第7項のいずれかに記載の被暴ディス プレイパネル。
- 9.上記被晶パネルがノーマリホワイト型のTN

液晶からなることを特徴とする第1項乃至第8項のいずれかに記載の液晶ディスプレイパネル。
10、上記核晶パネルの特定領域がパネルのブラックマトリクス領域を少なくとも含むことを特徴とする第9項記載の液晶ディスプレイパネル。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は液晶TV,OA,情報鑑末用ディスプレイ装置等に適用される液晶ディスプレイパネルの構成に関する。

〔従来の技術〕

従来の被量ディスプレイパネルは日経BP社、 電子グループ編『フラットパネル・ディスプレイ』 日経BP社 1989・11・1 P・114 図 2に示されるように、二枚のガラス基板の間に被 量を封入する構成が基本である。上記の図は障膜 トランジスタ(TFT)をスイッチ素子として用 いるアクティブマトリクス型被量ディスプレイパ ネルを示したものである。

ディスプレイパネルの動作を上記公知例図面と

とにより、各面素に印加する電圧の実効的放電時 定数の増大をはかっている。これにより液晶の不 安定性に起因する輝度分布の不均一性を目立たな くさせることができる。

本発明の目的は液晶の不安定性要因を取り除き、 経時変化が起きないようにすることにある。

本発明の別の目的はノーマリホワイトTN液晶を用いた場合のブラックマトリクスを提供することにある。

[無題を解決するための手段]

上記目的を達成するためにディスプレイパネルの表示領域内に、特定の領域を設定しこの領域の 被晶に高い電圧振幅を有する交流電圧に印加する ようにしたものである。

上記課題はアクティブマトリクス方式被品ディスプレイパネルすなわち奪譲トランジスタ等を用いた被品パネルにおいてとくに顕著に現れるため、アクティブマトリクス方式の 合とくに有効である。アクティブマトリクスの配線工程に合わせてあるいはこれとは別個に特定領域を設定するため

同様な第2回を用いて説明する。 図は液晶を封入する二枚のガラス基板のうちTFT基板1の回路 図を示したものである。 もう1枚のガラス基板は全面に透明共通電極を形成し、カラー用ははかの場合は色フィルタが付く。TFT基板にはいいたが近になってででである。これらのバズライン2とデータバスライン3が互いに交流にでいる。 西来電極を形成する。 西来電極との間の液晶5に付きに対応する電圧が印加され液晶で変換を開発している。 の透過率が制御変調される。

信号電圧は一走査ライン毎に印加される。 重直 シフトレジスタ6から順次走査パルスがゲートパ スラインに送られ、水平シフトレジスタ7からの 信号がこのゲートパスライン上のTFTを介して 被晶に印加される。 被晶には通常並列容量 8 が接 続される。 これは被晶に印加した電圧を走査期間 中保持するためのもので蓄積容量と呼ぶ。

(発明が解決しようとする課題)

上記従来技術は各国崇毎に警積容量を付けるこ

の電極を形成する。この電極はゲート配線、信号線配線、画楽電極等の作製過程を利用して形成を利用して形成を記憶を利用して影響を設定を設定を表現した。通常工厂工業板あることも可能である。また、通常に特定領域を設定するための電極を形成する場合もある。また、両方のガラス基板を利用する場合もある。

このように設定する電極はゲート配線、信号線 配線あるいは函素電極、蓄積容量等への影響を極 小化した構成で設定される。

このように設定した特定領域は上記特定領域を 設定する電極に電圧を印加し、この領域の液晶に 一定値以上の交流電圧を印加するものである。

(作用)

特定領域を構成するための電極は液晶に交流電 圧を印加するために利用される。第3回はTN液 品ディスプレイの画素電極部と 定領域部の違い を示したものである。画素電極9および特定領域

特閒平4-67127 (3)

電極10と共通電極11との間には信号電圧と び特定領域用電圧がそれぞれに印かされる。第3 図は調素電極に信号電圧が印かでれていなかり場合を示している。すなわち被晶分子13はガラスはガラスを 板に対し水平方向に配向している。特定領域用電 板にはパネル動作時常時電圧が印かに配向して 晶分子はガラスを板に対して垂直が中において いる。このため被晶分子は特定領域内においい 内の動きを妨げられ被晶の不安定性を生じない。

また、ノーマリホワイト型TN被基パネルにおいては特定領域は電圧が印加されているため常時光をは通しない。したがってこの領域はプラックスの作用をもち、画素電極の周囲に特定ではブラックストライプを構成することができ、パネルのコントラストの改善作用を持つことに観響を記したもので特定領域部では電圧が印加されているためここを通過する光の領を強値は回転せず光は偏光板42により遮断される。 (実施例)

ついでTFTのソース、ドレイン電極を形成する。 信号パスラインに接続されるTFT電極(ドレイ ンとする)18、両条電極に接続されるTFT電 便(ソースとする)19をパターニングし、これ をマスクにしてa~Siのn * 層をエッチングす ることによりTFTが完成する。ソース、ドレイ ン電極はCェ/A4の二重層を用い、厚さはそれ ぞれ100/500mmである。この上にもう一 皮保護20としてSiNをプラズマCVDで 800mm厚に堆積後、特定領域電極10を形成 するためIT〇電極を400mm厚でスパッタ系

し、パターニングする。パターニングは第1回 の一点頻繁で示したように行った。この一点頻繁 で示したITO部は本発明のかなめとなる部分で あり、第3回の特定領域電極にあたる。aa^で 示したところはTFT部を示したもので、この上 都のITOは特定領域電極10の一部で後述する ようにノーマリホワイト被暴の 合演光を養ねる。

第1回に示すようにTFT領域以外にも 定領域が形成される。本実施例では資素電極の周囲を

以下、本発明を実施例により説明する。

第1回は本発明の一実施例であるTFT被品ディプスレイのTFT基板の平面図を示したものである。第1回のaa′部の断面図は第4図に示してある。まず、これらの図を用いて作成プロトスを簡単に説明する。ガラス基板1上にゲートバスライン2およびTFTのゲート14をCrにより形成する。Crゲート電極14はスパッタ素をより厚さ100mmで形成し通常のホトリソグラフィ法により所望の形状にパターニングする。

ついでプラズマCVD法によりゲート絶象膜 SiN層15,アンドープアモルファスシリコン (a-Si:Hここではa-Siと略す)層16, オーミックコンタクト用n+a-Si17 を順次 堆積する。厚さはそれぞれ350nm(SiN)。 150nm(a-Si)、60nm(n+a-Si) である。

a - S i 層はTFT領域形成のため島状にエッチングし、次に百衆電振9を透明電便ITOで形成する。ITO電極の藤厚は120nmである。

完全にITO電極がとりかこむような形状となっている。このとき留意すべき点は本特定領域電極と他電極との相互作用をできるだけ少なくすることである。すなわち容量カップリングをなるべく小さくするため電極間のオーバラップを少なくしている

TFT基板とは別にカラーフィルタと共通電極 11 (ITO)を形成したカラーフィルタ基板を 用意し、これらの基板の間に被晶を封入する。封 入する液晶はTN液晶で基板間ギャップすなわち 液晶の厚さは5μmである。

第1 図の一点頻線部で示した特定領域への電気 的接続をガラス基板の端部にて行い、パネルへの 駆動回路の接続等の実装を行ってパネル製作を完 成した。

パネル動作は通常の液晶パネルと同様に行う。 すなわち1つのゲートパスラインに走査用ゲート パルスを印加して、上記ゲートパスライン上の TFTを開く。信号線パスラインを介して線順次 方式で上記パスライン上の画楽電極に信号電圧を 印加する。この操作を順次繰り返すことによりパ ネル上の全面素に映像信号を印加する。

上記映像信号とは別個に特定領域には一定の交流電圧を印加する。ここでは映像の信号電圧の最大振幅に合わせ、交流電圧振幅を 6・3 V とし4 0 H z の交流電圧を印加した。本実施例では、ノーマリホワイト液晶構成を用いているので特定領域は光を透過しない領域となり、ブラックマトリクス化がはかれる。また、TFT部の遮光も十分行われる。

このような特定領域をメッシュ状に設置し、ここに電圧を印加することにより画素と画素の間の 被晶分子の移動を抑制することができる。これに より被晶の不安定性要因を除去し、経時変化に伴 う被晶の不安定性を抑えることが可能となる。

第5因は本発明の別の実施例を示したものである。本実施例は基本的には第3因と同じ構成を有しているが本実施例では特定領域用電極10作成にCrを用いた。すなわちTFTを作成し保護膜を堆積した後Crをスパッタ素着してパターン化

相互に配線21を介して接続し、水平方向につながった配線は基板端部においてひとつにまとめられ外部端子へ導かれる。

がートバスライン2 およびゲート電便14の形成は特定領域の形成と同時に行われる。このためにファを130 nmの厚さにスパッタ系着される。トリソグラフィエ程を経てパターン加工されるの実施例で述べたような工程を経て実行される。第4回の対象のAA、新面である第8回にエアシーを開発してaーSi層16。オーミック・ネル層としてaーSi層16。オーミック・ス電性19、ドレイン電性18と形成してエアスが完けてより、ドアする。

TFT基板プロセス終了後の平面図が第7図であるが、この基板を用いて液晶ディスプレイパネルを作り特定領域への電圧印加をおこなうことにより所望の効果を得ることができた。このとき注

した。また、特定領域の設定が前実施例とは異なっており、TFT部に特定領域電極を重量させていない点等が違っている。但し、特定領域は資素ピッチでメッシュ状に配置されているので、被量パネル作成後この領域に交流電圧を60Hzで扱幅5.0Vで印加することにより被量分子の函素間移動をなくし経時変化を抑えることができた。

前記二つの実施例はTFTの構成が似たものについて述べたが、TFTの構成はこれに限るものでないことは無論である。第6回に示した実施例はその例を示したものである。TFTは簡素電極の下部に設置し、特定領域10の設置は第6回の実施例の上下方向には3番素ピッチで行い、同図の左右方向には3番素に1本の割合で設置している。3番素はRGBカラー番素に対応する。

第7 関は本発明の別の実施例を示したものである。

本実施例においては特定領域を設定する電極の形成をゲート電極の形成と同時に行なう。特定領域は面楽電極のまわりをとりかこむように配置し、

意すべき場所は特定領域電極の配線部21と信号線との交差部22やソース電極19と特定領域電極との重量部23等である。これらの領域22、23はまず液晶への電圧印加が、上部の電極にシールドされて、行われない。したがって特定領域にからいたがある。したがの移動が起こりうる。しかを変化を抑えるという所望の効果を十分を覚ば正のカップリングでもま

交差部22あるいは重量部23を通じて信号線や買素電極への電圧結合がある。これらは出来るだけ小さく抑えることが必要であり、そのためには重量部の面積を極小化することが大切である。信号線へのカップリングは信号線が一定電圧に外部で設定されているので大きな影響はないが、重量部の面積を出来るだけ小さくすることは重要である。

画素電極部への交流電圧の影響をなくした構成

例を第9回に示す。第7回における重量部23を 除いた構成であり、単純な構成となっている。本 実施例の作製プロセスは前実施例と同じである。

上記実施例は特定領域に印加する交流電圧が国 素電極に与える影響を極小化する方向のものであった。しかしながらその影響をむしろ積極的に利 用することもできる。

第10回はこの場合の実施例を示したものである。本実施例のポイントは特定領域形成用電極 10と習素電極9との間に重量部24を設けたことである。

第11回は第10回のBB/新面を示したもののBB/新面を示した。 で、ここに示すようにこの領域24はゲリーを表しているの領域24はなりの信仰に介在しております。 電極10に交流電圧を印加するとこのの電 とは結局で表電圧が画楽電極に加わる。この電 には被晶にパイアス電圧を加えるので電 には被晶にパイアス電圧を加えるを表表にある。 といるで電性が画楽電極がある。この電

第12図は本発明の別の実施例を示したものである。ダイオードを用いたアクティブマトリクス被晶ディスプレイパネルである。ダイオード25はMIM(Metal-Insulator-Metal) 方式のものでガラス基板上にスパッタ蒸着したTaを陽極化のよってTa。〇:層を形成し、この上にCCを発してTa。〇:層を形成したと作成した。個膜を形成し、特定領域設定用電極10をメッシュ状にAIで形成した。

一方対向するカラーフィルタ基板倜電艦は信号

加わるように結合容量値を制御しておく。TFTを介して与えられる信号電圧はこのバイアス電圧とは別個に印加されるが、バイアス電圧がある分小さい電圧で済むので信号線およびTFTに与える電圧はその分低くすることができる。付け加えるならば、ここで述べた容量は被晶の放電時を重しており、いわゆる保持容量もしくは蓄積容量(第2図の容量8)と等価である。

線に直交するストライプ状透明電便を形成し、 業電極へ借号電圧を印加した。特定領域電極へは 50Hzの交流信号電圧を印加して動作を行い、 液晶に経時変化のないことを確認した。

第13回は本発明の別の実施例を示したものである。上記の実施例においてはTFT基板(ダイオード基板)側に特定領域設定用の電極を形成するケースを詳述した。本実施例では、これをさらに徴底するために対向する共通電極基板側にもTFT基板に対応した特定領域設定用電極を設けたものである。

まずガラス基板上にカラーフィルタを形成する。 赤色カラーフィルタ27、緑色カラーフィルタ 28、青色カラーフィルタ29を順次形成した後 保護膜30により色フィルタを保護し共通電極 11を全面に形成する。再度この上に、保護膜 31を形成し、特定電極設定用電極32を格子よ に形成する。保護膜30および31はポリイ に形成時有機膜を用いることによりプロセス簡略 化をはかった。

TFT基板とカラーフィルタ基板を合わせて被 **最を封入し、ディスプレイパネルを作った。特定** 領域への電圧印加は振幅3Vの90Hz交流電圧 をそれぞれの基板の電機10および電振32に逆 相で加えることにより行った。被品には90Hz の交流電圧が実効接幅 6 Vで加わることになり、 所望の結果を得ることができた。これは小損傷の 電圧印加で済む点がパネル動作に際して有利な点 である。このように電圧印加をTFT基板側に限 定しないで行うことはパネル設計上の裕度を拡大 することになりフレキシビリティの増大につなが る。TFT基板上では配線が複雑にからんでおり 特定電径の設置が設計ルールの点あるいは寄生容 量結合の点から制限されるケースが多い。対向基 板上に設置する場合はそのようなことは少ないの で設計の自由度は増大する。

第13因に示した例では共通電極11と特定領域用電極32との間には保護膜31を介した容量が形成される。この容量はメッシュがパネル全体にわたって形成されるため大きな値となり電極

は通常は負の一定電圧に保持され、走査時に正式 にパルスが印加される。パルス電圧の印加デュー ティ比は走査線数をNとすれば1/Nとなって の実施例では走査線数は480本なのでデューこ イ比は1/480となる。したがってゲートを は交流的にはほぼ接地された状態となって カラーフィルタ基板側の電極32に交流電圧 カラーフィルタ基板側の 電極32に対応する 品に を注電圧が印加される。

第16回は本発明の別の実施例を示したもので第15回の方式に蓄積容量の一種である付加容量34を加えたものである。第2回でも述べた容量1 に被晶の放電時定数を増大するために蓄積われた登量を増大することが一般に行われて登録することが一般もした数をでする。 付加容量は走査を進との間に容量を形成するのでプロセスが簡単な点に 微がある。第16回においては、34で示した領域が付加容量形成領域となる。

一方、第15回の場合と同様カラーフィルタ基

3 2 を駆動するとき負荷は重くなる。これを避ける方法を第14回に示す。格子状電極32は第13回の場合と同じであるが共通電極は第14回の33に示すように欠損部を設けた。これにより第13回の共通電極11起因の容量は大幅に低減され格子状電極に電圧を印加する際の負荷の大幅低減をはかることができた。

カラーフィルタ基板側に特定領域設定用電極をして別途設ける場合、エFT基板側の電極をそれに対する実施例にはエFT用の配線が走っているのでこれを利用することも出来る。第15回はこのよう工を利用することものである。この実施例ではエFT基板のゲートバスライン配線を利用する。ゲートが状のである。に対向するカラーフィルタ基板側の形成で領域形成用電極32を同圏の斜線部の如く形成する。

パネルを仕上げた後でカラーフィルタ例電極に 交流電圧を印加する。TFT基板側のゲート電極

板側に特定領域設定用電極32を設け(第16図 料線部)、パネル作製後ここに電圧を印加して被 品不安定性を抑えることができた。この方式は本 発明の主旨を従来の付加容量パネルへ展開しうる 点で大きな効果を持つものである。

以上本発明を実施例に基づいて述べてきたが、 本発明の主旨は以上に限られるものではない。

アクティブマトリクス型のディスプレイなかで もa-Si TFTおよびTa系MIMについて 述べてきたが、単純マトリクス型液晶ディスプレ イであってもよい。液晶はTN(Twisted Nematic) 型あるいはSTN(Super IN)型でもよい。ノーマ リホワイトに吸らずノーマリブラック液晶であっ てもよい。また、TFTもa-Si系に限らず てもSe,poly Si,Te等であってもよ く、ダイオードもMIMに吸らずa-Siのダイ オードの組み合わせやダイオードリング等するっ ても良い。また、トランジスタの構造、材料も実 値例で述べた例に限るものでないことは勿論であ

特開平4-67127 (ア)

特定領域設定のために印加する交流電圧も、周 被数は実施例に述べたもの以外でもよく、それよ り低関波、高周波いずれであってもよい。液晶に 実効的に交流電圧がかかればよく短形波形等でも

わない。電圧値もその振幅を信号電圧のそれに 比して大きく選んだがこれに限られるものではない。但し、液晶分子がガラス基板に垂直に立って くるような電圧であることは必要である。少なく とも液晶にかかる信号電圧の平均値以上の電圧を 印加することは必要である。

また、パネルはカラーディスプレイを念頭に置いたが、カラーディスプレイである必要は必ずし もなくモノクロパネルであっても一向に差し支え ない。

定領域の配置は出来るだけ密な方が望ましいが、両滑単位でなくてもよい。数両来に一本であってもよい。これはパネルの様方向、横方向とも数面来に一本という場合を含む。

(発明の効果)

, , .

本発明によれば液晶の不安定性あるいは経時変

本発明の原理説明図、第4図は第1図のaa' 練 新国図、第5 図、第6 図、第7 図は、本発明の別 の実施例の平面図、第8 図は第7 図のAA' 線の 新面図、第8 図。第10図は本発明の別の実施例 を示す平面図、第11図は第10図のBB' 線斯 面図、第12図は本発明の別の実施例平面図、第 13図は本発明の別の実施例の料視器、第 14図 第15 図、第16 図は本発明の別の実施例の平面 図である。第17 図は本発明のブラックマトリク ス効果を示す図面。

1 … ガラス基板、2 … ゲートパスライン、3 … データパスライン、4 … 薄膜トランジスタ(TFT)、5 … 被晶、6 … 垂直シフトレジスタ、7 … 水平シフトレジスタ、8 … 薔薇容量、9 … 画楽電極、10 … 特定領域電極、11 … 共通電極、12 … 共通電極、15 … ゲート結果原、16 … a — Si、17 … オーミックコンタクト、18 … ドレイン電極、19 … ソース電極、20 … 保護膜、21 … 定領域電極配線部、22 … 21 と信号線の交艶部、23 …

化をなくすことができるので、信頼性の高い液晶 ディスプレイを得ることができるという大きな効 単がある。

上記の経時変化はとくにアクティブマトリクス型ディスプレイパネルで起こりやすいので、ここに適用するときとくに効果が大きい。

特定領域に電圧を印加することはノーマリホワイト被晶の場合は、この領域が黒表示の領域となることを意味するので、ブラックマトリクスの働かきを有する効果をもつ。これによりコントラストの向上ができる。

この特定領域をTFT上に設定すればTFTの 遮光を兼ねることができる。

特定領域に印加する交流電圧は結合容量を利用 して被晶にパイアス電圧を加えることもできる。 このときは信号電圧を低くすることができるとい う効果を持つ。

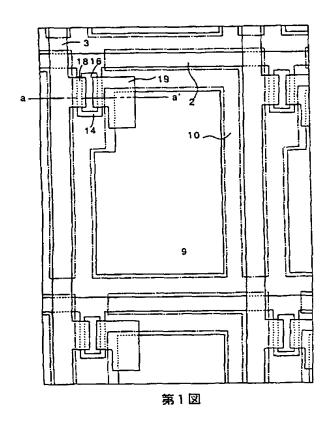
4. 図面の簡単な説明

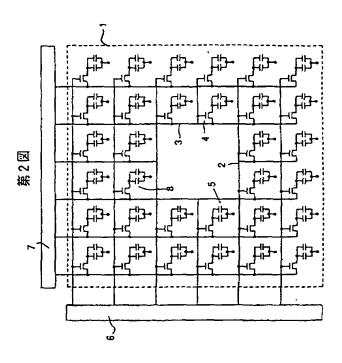
第1回は本発明の一実施例を示す平面図、第2回は従来ディスプレイパネルの構成図、第3回は

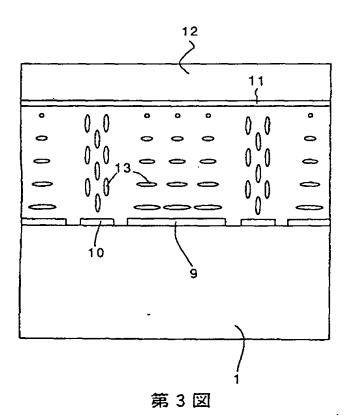
2 1 とソース電極との重量部、2 4 … 特定領域電極と画業電極との重量部、2 5 … M I M ダイオード、2 6 … 信号線、2 7 … 赤色カラーフィルタ、2 8 … 緑色カラーフィルタ、2 9 … 青色カラーフィルタ、3 0 … 保護膜、3 1 … 保護膜、3 2 … 共通電極基板倒特定領域設定用電極、3 3 … 欠損部付き共通電極、3 4 … 付加容量、4 1 … 偏光板、4 2 … 低光板、4 3 … パックライト、4 4 … 透過光、4 5 … 光の偏光を示す、5 0 … 欠損部。

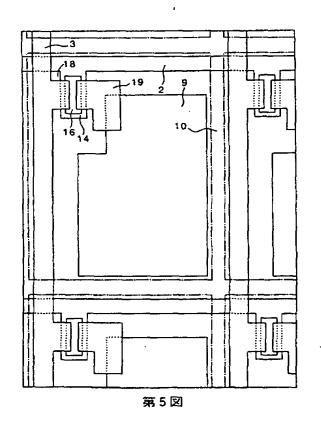
代理人 弁理士 小川勝男

特開平4-67127 (8)

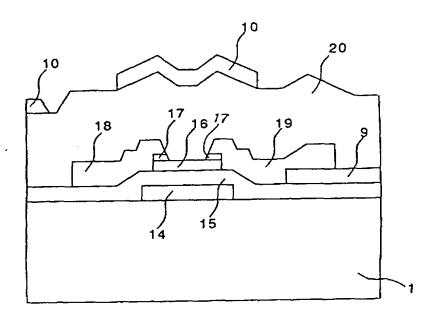


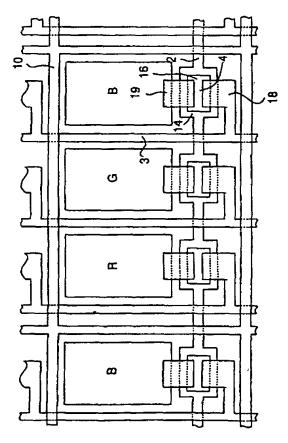


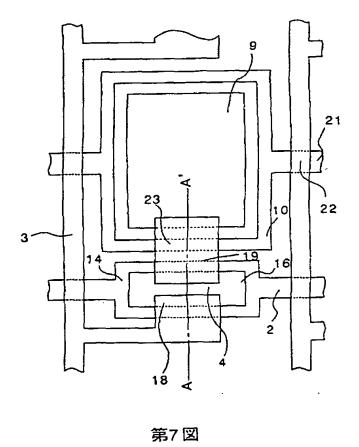




第4図 (第1図 aa'断面図)

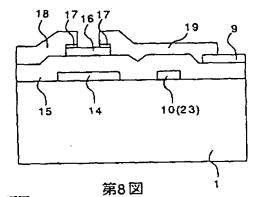




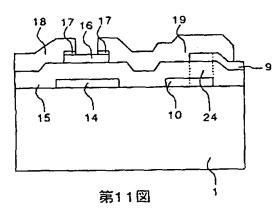


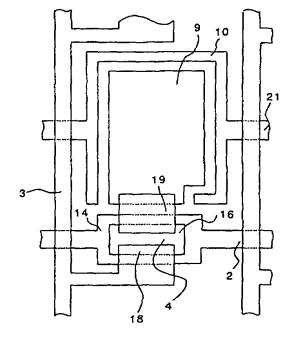
第6図

AA' 断面

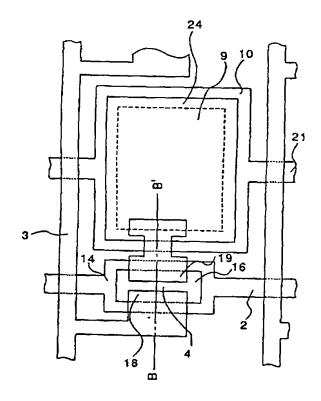


BB'断面

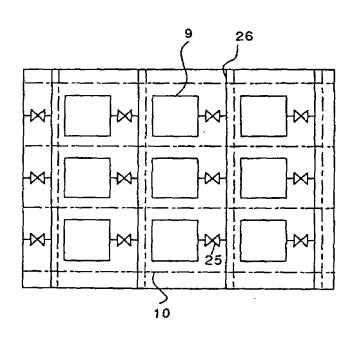




第9図

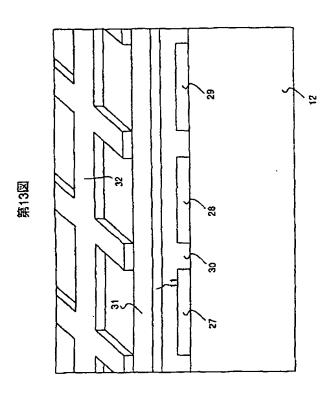


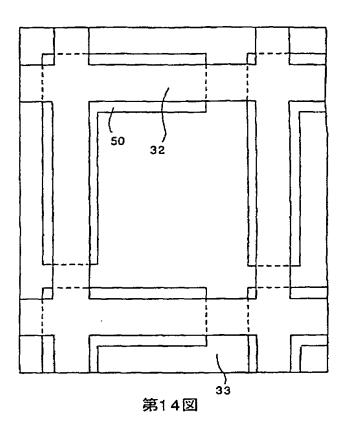
第10図

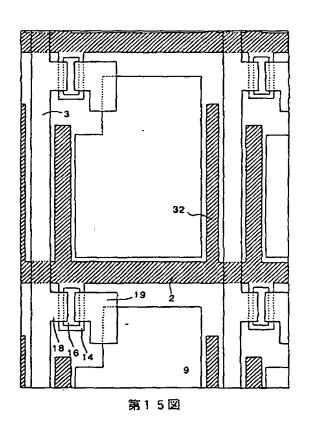


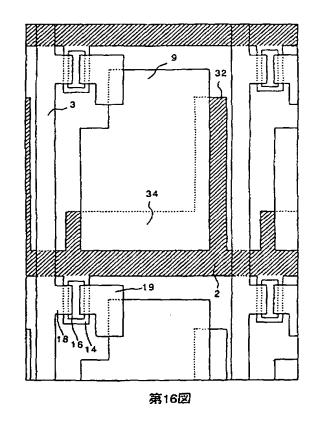
第12図

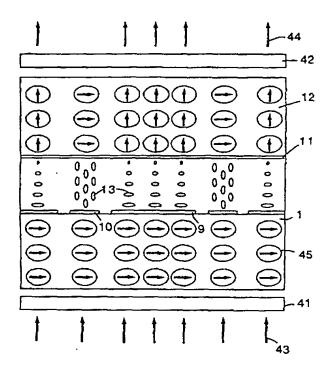
特開平4-67127 (11)











第17図